Family list
1 application(s) for: JP11274671

1 ELECTRIC CIRCUIT, ITS MANUFACTURE AND MANUFACTURE
DEVICE THEREOF
Inventor: NATORI EIJI; KAMIKAWA TAKETOMI Applicant: SEIKO EPSON CORP
(+2)
EC: IPC: HOSK1/02; HO1L21/3205; H05K1/16; (+8)
Publication info: JP11274671 (A) — 1999-10-08

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

ELECTRIC CIRCUIT, ITS MANUFACTURE AND MANUFACTURE DEVICE THEREOF

Publication number: JP11274671 (A)

Publication date: 1999-10-08

Inventor(s): NATORI EIJI; KAMIKAWA TAKETOMI; IWASHITA SETSUYA; SHIMODA TATSUYA

Applicant(s): SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international: H05K1/02; H01L21/3205; H05K1/16; H05K3/10; H05K1/02; H01L21/02; H05K1/16;

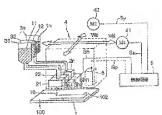
H05K3/10: (IPC1-7): H05K1/02; H05K1/16; H05K3/10

- European:

Application number: JP19980078149 19980325
Priority number(s): JP19980078149 19980325

Abstract of JP 11274671 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an arbitrary electric circuit on a pattern forming face through the use of an ink jet system. SOLUTION: Fluid bodies 11-1n containing conductive materials and insulating materials as pattern forming materials are discharged from ink jet-type recording heads 21-2n on the pattern forming face 100 of a substrate 1. The fluid bodies 11-1n discharged on the pattern forming face 110 are caked and an electric circuit 102 is obtained. Since an arbitrary pattern is generated while the materials are changed into various types, the electric circuit containing the desired circuit elements of a capacitor, a coli, a resistor and an active element can be manufactured.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-274671

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	F I		
H05K	1/02		H05K	1/02	J
					s
	1/16			1/16	A
	3/10			3/10	D

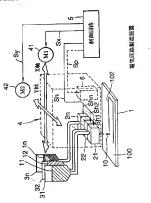
3/10		3	3/10 D	
		審查請求	未請求 請求項の数26 OL (全 16 頁)	
(21)出願番号	特顯平10-78149	(71)出級人	セイコーエプソン株式会社	
(22) 出願日	平成10年(1998) 3月25日	(72)発明者	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 名取 染治 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内	
		(72)発明者	上川 武富 長野県薬舫市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内	
		(72)発明者	労下 節也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名) 最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 電気回路、その製造方法および電気回路製造装置

(57) 【要約】

【課題】 インクジェット方式を使用してパターン形成 面に任意の電気回路を製造する。

【解決手段】 基板1のパターン形成面100に、パタ ーン形成用材料として導電性材料や絶縁性材料等を含ん だ流動体10をインクジェット式記録ヘッド2より吐出 する。そしてパターン形成面100に吐出された流動体 10を固化させて電気回路102とする。材料を種々に 変更しながら任意のパターンを作るために、コンデン サ、コイル、抵抗、能動素子等所望の回路素子を含んだ 雷気回路を製造できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パターン形成面に形成される電気回路で あって、

バターン形成用材料を含んだ流動体が前記バターン形成 面に付着し固化して形成されたバターンを備えていることを特徴とする電気回路。

【請求項2】 前記パターン形成面と前記パターンとの 密着性を高めるための親和性層をさらに備えた請求項1 に記載の電気回路。

【請求項3】 前記パターンの付着領域を制限するため の非親和性層をさらに備えた請求項1に記載の電気回 路。

【請求項4】 前記パターン形成用材料は、導電性材料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうちいずれかである請求項1に記載の電気回路。

【請求項5】 前記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体が固化した配線パターンを備える請求 項1に記載の需気回路。

【請求項 6 】 前記パターン形成用材料として総縁性料 料または誘電性材料を含んだ流動体が同化した絶縁限 と、前距パターン形成用材料として導産性材料を含んだ 流動体が前記絶縁膜を挟んで対向して同化した電極膜 と、によりコンデンサを構成する請求項1 に記載の電気 回路。

【請求項7】 前記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体が前記パターン形成面に渦状に付着して面化したコイルを備える請求項1に記載の電気回路。

【請求項8】 前記パターン形成用材料として半導電性 材料を含んだ流動体が固化した半導電性膜の両端に、前 記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体 が固化した抵抗器を備える請求項1に記載の電気回路。

【請求項9】 前記パターン形成用材料として所定の元 素がドーピングされた半導電性材料を含んでいる流動体 が、固化することにより形成された半導体回路素子を備 える請求項1に記載の電気回路。

【請求項10】 複数の前記パターンを備え、互いのパ ターンを識別するために異なる色彩が付されている請求 項1に記載の電気回路。

【請求項11】 パターン形成面に電気回路を形成する 電気回路の製造方法において、

前記パターン形成面に、パターン形成用材料を含んだ流動体を吐出する工程と、

前記パターン形成面に吐出された流動体を固化する工程 と、を備えたことを特徴とする電気回路の製造方法。

【請求項12】 前記流動体を吐出する工程では、前記パターン形成用材料の融点以上に加熱し溶解した材料を

前配流動体として吐出し、

前記流動体を固化する工程では、前記パターン形成面付 近の温度を前記パターン形成用材料の融点より低い温度 に維持し、前記流動体を固化する請求項11に記載の電 毎回路の製造方法。

【請求項13】 前記流動体を吐出する工程では、微粒 子として溶媒に攪拌された前記パターン形成用材料を前 記流動体として吐出し。

前記流動体を固化する工程は、前記パターン形成面付近 の温度を前記パターン形成用材料の融点以上の温度を加 えて前記機粒子を溶解させる工程と、当該融点より低い 経歴を加えて溶解した材料を固化する工程と、を備える 請求項 11 に記載の電気回路の製造方法。

【請求項14】 前記減動体を吐出する前に、前記パタ 一ン形成面と前記パターンとの密等性を高めるための親 和性層を形成する工程を備えた請求項11に記載の電気 回路の製造方法。

【請求項15】 前記流動体を吐出する前に、前記パタ 一ンの付着領域を制限するための非規和性層を形成する 工程を備えた請求項11に記域の電気回路の製造方法。 【請求項16】 パターン形成面に電気回路を形成する 電気回路の製造方法において、

前記パターン形成面に接着性材料を吐出する工程と、

前記パターン形成面にパターン形成用材料の微粒子を散 布する工程と、

前記接着性材料に付着したもの以外の前記微粒子を前記 パターン形成面から除去する工程と、

を備えたことを特徴とする電気回路の製造方法。

【請求項17】 前記燃粒子をバターン形成成から除去 する工程の後に、前記パターン形成面付近の温度を前記 パターン形成用材料の離点以上の温度を加えて前記微粒 子を溶解させる工程と、当話能点より低い温度を加えて 溶解した材料を圏化する工程と、をさらに備える請求項 16に記載が電気回路の製液方法。

【請求項18】 前記微粒子をパターン形成面から除去 する工程の後に、前記接着性材料に付着した前記微粒子 を圧縮する工程をさらに備える請求項16に記載の電気 包路の製造方法。

【請求項19】 前記パターン形成用材料は、導電性材料、半準電性材料、 絶縁性材料または誘電性材料のうちいずれか1以上である請求項11万至請求項16に配載の電気回路の製造方法。

【請求項20】 前記絶線性材料を含んだ流動体を吐出 して絶線線を形成し、当該絶線域を挟んで対向するよう に前記準電柱材料を含んだ流動体を吐出して電極膜を形 成することによりコンデンサを形成する請求項11万至 請求項18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項21】 前記簿電性材料を含んだ流動体を渦状 に吐出してコイルを形成する請求項11乃至請求項18 に記載の電気回路の製造方法。

【請求項22】 前記半導電性材料を含んだ流動体を吐出して半導電性膜を形成し、当該半導電性膜の周端に前 出して半導電性膜を形成し、当該半導電性膜の周端に前 認調電性材料を含んだ変動体を吐出して導電性膜を形成 することにより抵抗器を形成する請求項11万至請求項 18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項23】 所定の元素がドービングされた半導電 性材料を含んだ減動体を吐出して半導体膜を形成する工 程を前記述動体にドービングする元素を要えながら複数 回繰り返して半導体回路表子を形成する請求項11万至 請求項18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項24】 バターンに応じてそのバターンを形成 するための流動体に異なる色の顔料または染料を混ぜて バターンを形成することにより、複数のパターンを識別 可能とする請求項175至請求項18に記載の電気回路 の製造方法。

【請求項25】 前記流動作により形成されたパターン を獲ってそのパターンに応じた色の顔料または染料を含 む層を形成することにより、複数のパターンを識別可能 とする請求項11万至請求項18に記載の電気回路の製 造方法。

【請求項26】 バターン形成用材料を含んだ流動体に よりパターン形成面上に任意のバターンを形成するため の電気同路製造装置であって、

前記流動体を前記パターン形成面に吐出可能に構成され たインクジェット式記録ヘッドと、

前記インクジェット式記録ヘッドと前記パターン形成面 との相対位置を変更可能に構成される駆動機構と、

前記パターン形成面上の流動体を固化させるために雰囲 気を調整する固化装置と、

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐 山、前記駆動機構による駆動および前記菌化装置による 雰囲気の調整を制御する制御装置と、を備え、

前記制御装置は、前記駆動機構により前記インクジェット 大記録ペンドを任意のパターンに沿って移動させなが ら当該インクジェット式記録ペッドから前記電動体を吐 出させ、前記剧化装置により前記パターン形成面の雰囲 気を調整して前記パターン形成面に吐出された活動体を 固化させることにより電気回路を形成可能に構成されて いることを特徴とする電気回路製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は基板などへの電気回 路の製造技術に係り、特にインクジェット方式等によっ では必要な回路を形成するための電気回路製造技術の 改良に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、微小な回路、例えば集積回路を登 適するにはリソグラフィー法等が使用されてきた。この リソグラフィー法は、シリコンウェハ上にレジストと呼 ばれる感光材を薄く塗布し、ガラス乾板に写真製版で作 成した回路パターンを光で焼き付けて配写するものであ る。転写されたレジストパターンにイオン等を打ち込ん で、配稿パターンや回路素子を形成していく、上記リソ グラフィー法を用いた電気回路の製造には写真製版、レ ジスト総布、露光、現像等の工程を必要としていたため、設備の整った半導体工場等でなければ電気回路の製造ができたかった。また大きな電気回路を契約するには、基板と半田様に通して、電気回路基板を作っていた。このような製造ラインで製造される電気回路に、一貫した製造設備が必要であった。一方、電気回路の試作品の製造は、万能基板等を用いて開発者が終せの部品を取り付け年时付とする等して製作していた。以上のように、電気回路を量度するためには数備投資と複雑な工程管理が必要である一方、試作品を生産するには労力と時間がが必要である一方、試作品を生産するには労力と時間がか必要である一方、試作品を生産するには労力と時間がか必要である一方、試作品を生産するには労力と時間がかかっていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが現在は多品種 少量生産の時代となってきたため、従来の製造方法が必 ずしも効率的かつ経済的ではなくなってきた。すなわち 製造ラインでは製造する電気回路が変更されるたびに製 造設備の設定をやり直しが必要なため、設定や調整にか かる時間が増えてコストを抑えにくくなってきたのであ る。また試作品の製作でも同時に複数の試作品を作り、 検討を加えるということが日常的に行われており、手作 りにより試作品の製作のみに時間をかけるのは不経済で あった。また試作品では回路素子の物理定数を種々に変 更して回路の評価を行うが、基板に回路部品を付ける方 法では物理定数を変更した場合に部品を取り替えるため に労力を要していた。さらに物理定数は回路部品によっ て決まるため微妙な物理定数の変更が難しかった。さら に試作品では回路を検討するために錯綜する配線パター ン等を識別する必要があるが、従来の半田やリード線に よる配線では基板を見て一見してどの種類のパターンで あったかが判りにくいという問題点もあった。上記問題 占に鑑み、本出購入はインクジェット方式等の技術が流 動体を任意のパターンで付着可能であることを利用し、 電気回路の製造技術に新たな選択枝を与えることに想到 した。

[0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本是明の第1の 課題は、後米存在しなかった方法でパターンを形成する ととにより少量を補生産や実体に逼した電気回路を提供 することである。本発明の第2の課題は、従来存在しな かった方法で回路業子を形成することにより少量多種在 をや試作に適した電気回路を提供することである。本発 明の第3の課題は、議別しやすいパターンを形成するこ とにより践体に適した電気回路を提供することである。 本発明の第4の課題は、従来存在しなかった方法でがタ 一ンを形成することにより少量多種生産で式体に適した 電気回路が関連方法を提供することである。本発明の第 5の課題は、従来存在しなかった方法で回路実不を発 5の課題は、従来存在しなかった方法で回路実不を発 することにより少量多種生産や試作に適した電気回路の 製造方法を提供することである。本発別の第6の課題 は、説別しやすいバターンを形成することにより試作に 適した電気回路の製造方法を提供することである。本発 明の第7の課題は、従来存在しなかった方法でルターン。 を形成する構成を備えることにより少量多種生産や試作 に適した電気回路製造装置を提供することである。

【0005】上記第1の課題を解決する発明は、バターン形成而に形成される電気回路であって、バターン形成 用約料を含んだ流動体がパターン形成面に付着し固化して形成されたバターンを備えている電気回路である。

【0006】ここで流動体を付着させる方法としては各 種印刷法等各種の方法を適用できるが、インクジェット 方式によることが好ましい。インクジェット方式によれ ば、安価な設備でパターン形成面の任意の場所に任意の 厚さで流動体を付着させることができるからである。イ ンクジェット方式としては、圧電体素子の体積変化によ り流動体を吐出させるピエゾジェット方式であっても、 執の印加により急激に蒸気が発生することにより流動体 を吐出させる方式であってもよい。また流動体とは、ノ ズルから吐出可能な粘度を備えた媒体をいう。水性であ ると油性であるとを問わない。ノズル等から吐出可能な 流動性(粘度)を備えていれば十分で、個体物質が混入 していても全体として流動体であればよい。流動性は例 えばその流動体の接触角により測ることができる。例え ば上記パターン形成用材料として、導電性材料、半導電 性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうちいずれかを 備えていてもよい。これらの材料は融点以上に加熱され て溶解されたものでも、溶媒中に微粒子として攪拌され たものでもよく、溶媒の他に染料や顔料その他の機能性 材料を添加したものであってもよい。また電気回路とは 回路素子間の電気的な協働関係により成り立つ部材のみ に限定されるものではなく、例えば機械的な、あるいは **育匠的なパターンに広く適用されるものである。つまり** 形成されるパターンが特定の電気的特徴を持つ必要はな くパターン形成材料が一定の電気的特性を持つことに限 定されない。またパターン形成面とはフラット基板の表 面を指す他、曲面状の基板であってもよい。さらにパタ 一ン形成面の硬度が硬い必要はなく、フィルム、紙、ゴ ム等可様性を有するものの表面であってもよい。

【0007】本発明はさらにパターン形成面とパターンとの密着性を高めるための規則性層をさらに備える。またパターンの付着領域を削限するための非親和性層をさらに確える。ここで非規所性とは、流動体に対する相対的に接触角が大きい性質をいう。親和性とは、流動体に対する接触角が相対的に小さいことをいう。これらの表現は、流動体に対する腰の挙動を更らかにするために、親和性と対比して用いられるものである。

【0008】上記第2の課題を解決する発明は、パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体が固化した配線パターンを備える電気回路である。またパターン

形成用材料として絶縁性材料または誘電性材料を含れだ 流動体が個化した絶縁膜と、バターン形成用材料として 海電性材料を含んだ流動体が総線数を挟んで対向して固 化した電極膜と、によりコンデンサを構成する電気回路 である。またパターン形成用材料として導電性材料を合 んだ流動体がパターン形成面に続状に付着して同化した コイルを備える電気回路である。さらにパターン形成用 材料として半導電性材料を含んだ流動体が個化した半導 電性膜の両端に、バターン形成用材料として導電性材料 を含んだ流動体が個化した抵抗器を備える電気回路であ 。またパターン形成用材料として頭電性材料 る。またパターン形成用材料として頭電性材料 ある。またパターン形成用材料として頭電性材料 ある。またパターン形成用材料として頭電での流満がドービ ングされた半導電性材料を含んでいる流動体が、固化す ることにより形成され半導体回路素子を備える電気回 80である。

【0009】上記第3の課題を解決する発明は、複数のパターンを備え、互いのパターンを識別するために異なる色彩が付されている電気回路である。

【0010】 に記集4の課題を解決する差別は、バターン形成面に電気回路を形成する電気回路の製造方法において、バターン形成面に、バターン形成面に、サースを含んだ。流動体を吐出する工程と、バターン形成面に吐出された流動体を固化する工程と、を備えた電気回路の製造方法である。

【0011 例えば、上記流館体を吐出する工程では、 バターン形成用材料の酸点以上に加熱し溶解した材料を 流動体として吐出し、流動体を固化する工程では、バタ 一ン形成面析坊の温度をパターン形成用材料の酸点より 低い温度に維持し、流動体を固化する。また上記流動体 を吐出する五程では、微粒子として暗葉に強神されたバ ターン形成用材料を流動体として吐出し、液酸体を固化 方る工程は、パターン形成面付近の温度をパターン形成 用材料の酸点以上の温度を加えて溶解した材料を固 化する工程と、多幅える。また、流物を全吐出する に、パターン形成面とパターンとの密密性生高めるため の観和性層を形成する工程を使える。さらに流動体を吐 出する前に、パターンの付着部域を削限するための非親 和性層を形成する工程を使える。さらに流動体を吐 出する前に、パターンの付着部域を削限するための非親 和性層を形成する工程を使える。

[0012] 同じく本差明は、バターン形改画に電気回路を形成する電気回路の製造方法において、バターン形成 成面に接着性材料を吐出する工程と、バターン形成面に バターン形成用材料の微粒子を散布する工程と、接着性 材料に付着したもの以外の微粒子をバターン形成面から 除主する工程と、を備えた電気回路の製造方法である。 またバターン形成面付近の進度をバターン形成用材料の 融点以上の温度を加えて微矩子を溶解させる工程と、当 該融点より低い温度を加えて溶解した材料を固化する工程と 程と、各備えていてもよい。さらに接着性材料に付着し た微粒子を圧縮する工程を備えていてもよい。

【0013】ここで上記パターン形成用材料は、導電性

材料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のう ちいずれか1以上である。

【0014】上記第5の課題を解決する範則は、能縁性 材料を含んだ流動体を出出して総接腰を形成し、当族絶 線腰を挟んで対向するように導電性材料を含んだ流動体 を吐出して電極腰を形成することによりコンデンサを形 成する電気回路の製造方法である。また導電性材料を含 んだ流動体を高級状に吐出してコイルを形成する電気回路 の製造方法である。さらに半導電性材料を含んだ流動体 を吐出して半導電性販を形成し、当該半導電性販の開始 は増電性材料を含んだ流動体を吐出して等電性順を形成 することにより抵抗器を形成する電気回路の製造方法で ある。また所定の元素がドービングされた半導電性材料 を含んだ流動体を吐出して半導体膜を形成する工程を被 動体にドービングする元素を変えながら複数回繰り返し て半導体回路素子を形成する電気回路の製造方法であ を

【0015】 ト記第6の課題を解決する差別は、パター ンに応じてそのパターンを形成するための流動体に異な る色の顔料または染料を混ぜてパターンを形成すること により、複数のパターンを識別可能とする電気回路の製 造方法である。また流動体により形成されたパターンを 凝ってそのパターンに応じた色の顔料または染料を含む 配きが成立することにより、複数のパターンを識別可能と する電気節能の製造方法である。

【0016】上記第7の課題を解決する発明は、パター ン形成用材料を含んだ流動体によりパターン形成面上に 任意のパターンを形成するための電気回路製造装置であ って、流動体をパターン形成面に吐出可能に構成された インクジェット式記録ヘッドと、インクジェット式記録 ヘッドとパターン形成面との相対位置を変更可能に構成 される駆動機構と、パターン形成面上の流動体を固化さ せるために雰囲気を調整する固化装置と、インクジェッ ト式記録ヘッドからの流動体の吐出、駆動機構による駆 動および間化装置による雰囲気の調整を制御する制御装 置と、を備える。そして制御装置は、駆動機構によりイ ンクジェット式記録ヘッドを任意のパターンに沿って移 動させながら当該インクジェット式記録ヘッドから流動 体を吐出させ、固化装置によりパターン形成面の雰囲気 を調整してパターン形成而に吐出された流動体を固化さ せることにより電気回路を形成可能に構成されている。 [0017]

【発明の実施の形態】以下、本差明を実施するための最 食の形態を、因面を参照して説明する。以下の各実施形 態で他の実施形態と同一の符号が用いられている場合は 同一の部材を示すものとする。

(実施形態1) 本発明の実施形態1は、インクジェット 方式を利用してコンデンサを含んだ電気回路を製造する ものである。図1に本実施形態1で用いる電気回路製造 装置の構成図を示す。図1に示すように、本電気回路製造 遊装層は、インクジェット式高線ペッド21~2n(n は任意の自然数)、タンク31~3n、駆動機構4およ び制御回路5を備えている。この電気回路教設室園は基 板1のパターン形成面100に減動体の液滴10を付着 させることにより、所定のパターン(電気回路)102 を形成させることが可能に構造される。

【0018】インクジェット式記録ヘッド21~2nは

それぞれ同一の構造を備え、インクジェット方式により 流動体を吐出可能に構成されていれば十分である。図2

9 はインクジェット式記録ヘッドの一構成例を説明する

分解斜視図である。図29に示すように、インクジェッ

ト式記録ヘッド2x(xは1~nのいずれか)は、ノズ

ル211の設けられたノズルブレート210および振動 板230の設けられた圧力室基板220を、鐘体250 に嵌め込んで構成されている。このインクジェット式記 録ヘッド2xの主要部構造は、図30の斜視図−部断面 図に示すように、圧力室基板220をノズルプレート2 10と振動板230で挟み込んだ構造を備える。ノズル プレート210は、圧力率基板220と貼り合わせられ たときにキャビティ221に対応することとなる位置に ノズル211が形成されている。圧力室基板220に は、シリコン単結晶基板等をエッチングすることによ り、各々が圧力室として機能可能にキャビティ221が 複数設けられている。キャビティ221間は側壁(隔 壁) 222で分離されている。各キャビティ221は供 給口224を介して共通の流路であるリザーバ223に 繋がっている。振動板230は、例えば熱酸化膜等によ り構成される。振動板230にはインクタンク口231 が設けられ、タンク3×から任意の流動体1×を供給可 能に構成されている。振動板230上のキャビディ22 1に相当する位置には、圧雷体素子240が形成されて いる。圧電体素子240は、PZT素子等の圧電性セラ ミックスの結晶を上部電極および下部電極(図示せず) で挟んだ構造を備える。圧電体素子240は、制御回路 5から供給される吐出信号Shxに対応して体積変化を

【0019】なお上記インクジェット式記録ヘッドは圧 電体薬子に体積変化を生じさせて流動体を吐出させる構 成であったが、発熱体により流動体に熱を加えその膨張 によって被滴を吐出させるようなヘッド構成であっても よい。

生ずることが可能に構成されている。

【0020】タンク31~3mは流動体11~11を 本 北ぞれ貯蔵し、パイプを通してそれぞれの流動体11~ 1 nをインクジェット式記録〜ッド21~2mに供給可 能に構成されている。流動体11~1 nはそれぞれがパ ターン形設材料を含みパターンの機能に応じて設置され る。本実施影響では特に流動をそれ自体が、個化時に導 電性、半導電性、絶縁性または誘電性等の電気的特性を 示すもので構成される。例えば半田やガリウム、PD の低態点の必要を数に以上に終して流動性を与えたもの ペ、バターン形成材料の強料でを高密度に含み添動体を 吐出後乾燥させるだけで概気的特性を示すものが挙げら れる。いずれの場合でも返動体はインクジェット式記録 ペッドから吐出可能な減動性を呈するように溶媒等で粘度を 度を調整して構成される。たお本実施形態は認を理解し やすくするため、流動体 11 が絶機材料を含み、流動 体12 が運催性材料を含むものとする。

【0021】駆動機構4は、モータ41、モータ42転 よび国気しない極核構造を備えている。モータ41は駆動 動信号Sxに応じてインクジェット式配録ペッド2×を 転力面(図1の横方向)に搬送可能に構成されてい る。モータM2は駆動信号Syに応じてインクジェット 式記録ペッド2×をY軌方向(図1の奥行き方向)に振 送可能に構成されている。たお、駆動機構4は基板1に 対するインクジェット式記録ペッド2×の位置を相対的 に変化可能な機成を備えていれば十分である。このため 上記構成の他に、基板1がインクジェット式記録ペッド 2×に対して動くものであっても、インクジェット式記録ペッド 録ペッド2×基板1とがともに動くものであってもよ

【0022】 制類回路5は、例えばコンピュータ装置で あり図示しないCPU、メモリ、インターフェース回路 等を備える。制御回路5は近常のプログラムを実行する ことにより当該装置に本発明の電気回路の製造方法を実 縮させることが可能に構成されている。すなわら流動体 の級滴10を吐出させ場合にはインクジェット式記 ペッド21~2nのいずれがに吐出信号5h1~Shn を供給し、当該ペッドを移動させるときにはモータ41 または42に駆動信号5xまたは5yを供給可能に構成

【0023】たおインクジェント式記録ペッド2xから 流動体の液滴10に対し一定の雰囲気処理が必要とされ る場合にはさらに固化装置をを備えていてもよい。固化 装置61は制御回路5から供給される制御信号51に対応 して物理的、物理化学的、化学的処理を液滴10または パターン形決値100に除すことが可能に構成されてい る。例えば熱風の吹き代け、レーザ照射、ランブ照射に よる加熱・乾燥処理、化学物質の役与による化学変化処 現、被滴10のパターン形成の100への付着の程度を 制御する一定の表面改質処理等により付着した液動体を 固化させたり液滴10の行着を促進したりするものであ る。

 性に応じて流動体1 1~1 nのいずれかを特定し、その 流動体を出出させるための吐出信号5 h x を供給する。 各蔵動体1 l-1 nは対応するインクジェット式配縁へ ッド2 x のキャビティ2 2 l に流人している。吐出信号 5 h x が供給されたインクジェット式配縁〜ッド2 x で はその圧電体素子2 4 0 がその上部電板上下部電板と 間に加えられた電圧により体積変化を生する。この体積 変化は振動板2 3 0 を変形させ、キャビティ2 2 1 の体 積を変化させる。この結果、そのキャビティ2 2 1 nの ズル穴2 l 1 から流動体の液滴 1 のがパターン形成面 1 0 0 に向けて吐出される。流動体が吐出されたキャビティ 2 2 1 には吐出によって減った流動体が新たにタンク 3 x から化物される。

[0025] (製造方法)次に、図2乃至図4に基づいて本実施形態のコンデンサの形成方法を説明する。各図において(a)は回路素子の中心線で切断した製造工態附面図を示し、(b)は平面図を示す。

絶縁膜形成工程 (図2): まずインクジェット式記録 ヘッド21を図2(a)に示すように絶縁膜を形成する 領域に移動させ、当該ヘッド21からパターン形成材料 として絶縁性材料を含む流動体 1 1 を吐出させる。絶縁 性材料としては、SiO。やAl。O。、誘電体である SrTiO, BaTiO, Pb (Zr, Ti) O, 等が考えられる。溶媒としてはPGMEA、シクロヘキ サン、カルビトールアセテート等が挙げられる。混測剤 またはバインダとして、グリセリン、ジエチレングリコ ール、エチレングリコール等を必要に応じて加えてもよ い。また絶縁性材料を含む流動体11として、ポリシラ ザンや絶縁体材料を含む金属アルコキシドを用いても良 い。この場合には加熱や化学反応などによって絶縁体材 料を形成することができる。吐出された流動体11はパ ターン形成面100に着弾する。着弾した流動体11は 数十μm程度の径を有する。ヘッド21を図2(b)の ように動かして流動体11を連続してパターン形成領域 に沿って吐出すれば、巨視的には矩形の絶縁膜パターン を形成できる。絶縁膜101の幅、長さおよび絶縁性材 料の誘電率は形成したいコンデンサの容量に応じて定め る。コンデンサの容量は対向電極の面積、間隙および誘 電率により定まるからである。膜の厚みを厚くする場合 には一旦固化した膜上にさらに同一の流動体を吐出し固 化させるというように積層構造に製造すればよい。

【0026】流動标が絶縁性材料を含む場合には、固化させ形成された機が維密な腰となっていなくても電気的な悪影響がないので、溶線成分を蒸発させるだけでよい。ただし腰を強縮にするために加熱処理をすることは望ましい。また化学的反応により絶縁撲を固化させる場合には、分散系の破壊をもたらすような暴品で処理することが考えられる。例えば、流動体11がスチレンーアクリル樹脂により分散した有機類科を主成分とする場合には反応液として硝酸マグネシウム水溶液をして硝酸をして硝酸でダブネシウム水溶液をして硝酸でガネシウム水溶液をして消費を

また流動体11がエポキン樹脂を主成分とする場合には 反応波としてアミン類を出出する。一つのバターンを形 成するたびに個化処理を行うことが好ましい。 圏化して いない流動体に重ねて他のバターン形成材料を含んだ流 動体を出出すると、材料が混ざるため所望の電気的特性 が揺られないからである。

【0027】たおパターン形成材料として総験性材料の代わりに誘電性材料を確用してもよい、誘電性材料を確開に光度されればコンデン中の容量を開加させることができるからである。また複数の材料により複数の絶縁膜を平行して形成してもよい、コンデン中の多層構造に類した機能を特定せることができるからである。また領域の関欧が少な場合には、後に吐出される導電性材料を含んだ流動体12に対してこの絶縁膜が非親和性を示すような絶微性材料を選択することが好ましい。形成される絶縁機が流観体12をはしくので、電極が極格する危険が少なくなるからである。

【0028】導電膜形成工程(図3および図4): 絶 縁膜101が固化したら、インクジェット式記録ヘッド 2 1 を図3 (a) および図4 (a) に示すように導電膜 を形成する領域に移動させる。次いで図3 (b) や図4 (b) の矢印のようにヘッド22を動かしてパターン形 成材料として導電性材料を含む流動体12を吐出させ る。これによりコンデンサの電極となる導電膜102が 形成される。パターン形成材料の導電性材料としては、 RuO, IrO, OsO, MoO, ReO, WO2, YBa2Cu3O7-x, Pt, Au, Ag, In、In-Ga合金、Ga、半田等が考えられる。溶 媒としてはブチルカルビトールアセテート、3-ジメチ ルー2-イミタゾリジン、BMA等が考えられる。導電 性材料を含む流動体12としては、In-Ga、In、 半田等の低融点金属を加熱等によって溶融させた状態で 用いてもよい。 導電膜のパターンは、図2乃至図4のよ うな形の他種々の形状に変更可能である。例えば各導電 順や絶縁膜を鋸歯状や凹凸形状に形成して対向する電極 が暗み合うように形成すればさらにコンデンサの容量を 増加させることができる。コンデンサの容量を大きくす るために絶縁膜101の高さや導電膜102の対向面の 高さを高く形成し電極面積を大きくすることは好まし W

【0029】次いで所望の電気的特性を得るために導電 腰の個化処理を行う。流動体12がパターン形成材料と して金属等の導電性材料の微粒子を含んでいる場合、図 5(a)(b)に示すように、インクジェット式記録へ ッド22から吐出される流動体12もには凝凝中に微数 デが散在している。この流動体から溶線を療養をせただけではパターン形成材料が運輸せず導電性が確保できない。このため図6に示すように、図化装置を等により導 電性材料の融点以上に加熱する。この処理により溶媒が 塞発する他、パターン形成材料が溶解し微粒子が互いに 連結・一体化する。液動体 12がバターン形成材料を溶解したものである場合も加熱処理で溶媒を蒸差させることにより、準電性材料を折出させる。バターン形成材料が厳点以上に熱せられた金属等の材料である場合、バターン形成面を機点より低い地反に維持することによって、機能性材料を固化させてもよい。

【0030】また、図7乃至図9に示すような工程で導 電膜を形成してもよい。この方法では、まず図7(a)

- (b) に示すようにインクジェット式記録へッド23から接着材料を含んだ流動体13を導電膜のバターン形成 関域に吐出する。このような接着材料としては、高速の大性機能接着剤、エイ系投着剤、エイルジョン系接着剤等を用いる。高温加熱する場合には、ポリアロマティックス、セラミックス系接着剤等が挙げられる。次いで図8(a)(b)に示すようにパターン形成面100全面に導電性を有する数粒子131、例え仕後属粉末を散布する。次いで図9(a)
- (b) に示すようにパターン形成面100から導電性を 有する微粒子131を吹き払うと、接着材料が塗布され ているパターン形成領域のみに導電性を有する微粒子1 31が接着されて残る。この後、図6で説明したように 導需性を有する微粒子の融点以上の温度に加熱すると、 接着材料の表面で微粒子131が融解して互いに連結 し、導電性を有する連続パターンが形成される。さらに 微粒子を散布しながら同時に超音波を印加して加熱処理 を行ってもよい。超音波による加熱によれば電気的特性 のよいパターン形成が行える。また微粒子の接着後微粒 子を圧縮すれば、微粒子同士が連結し電気的特性を向上 させることができる。微粒子の圧縮と上記他の方法を併 用してもよい。なお、導電性を有する材料の他、誘電性 を有する材料を上記微粒子に適用してもよい。コンデン サに適用すればコンデンサの容量を上げることができ る。磁性材料を上記微粒子としてコイルに適用すればコ イルのインダクタンスを上げることができる。
- 【0031】また導電膜がパターン形成面100と密着 性が低い場合には、流動体に対して親和性の高い材料を 含んだ流動体を用いて下地層として親和性膜を形成して もよい。例えば図10に示すように、インクジェット式 記録ヘッド24から流動体12に対して親和性の高い流 動体14を膜のパターン形成領域に吐出する。例えば流 動体12が有機材料であれば、樹脂やパラフィン、酸化 アルミニウムやシリカ等の多孔質材料を吐出して親和性 膜104を形成する。親和性膜104は流動体12と密 着性がよいので、図11に示すように親和性膜104上 に流動体12を吐出すれば流動体12が親和性膜104 上に密着して広がり、密着性のよい導電膜102が形成 される。一方、導電膜がパターン形成面100と密着性 が自すぎて広がり過ぎる場合には、流動体に対して非親 和性を示す材料を含んだ流動体を用いて非親和性膜を形 成してもよい。例えば図12に示すように、インクジェ

ット式記録〜ッド25から破動体12に対して総和性の にい流動体15を導電板のパターン形成領域の両側に吐 出する。例えば流動体12が観水性を示す対料であれ ば、開路やパラフィン、酸化アルミニウムやシリカ等の 多孔質材料を吐出して非規和性版105を形成する。非 現种性版105は流動体12を仕じくので、図13に示 すようにパターン形成動体2を化さって流動体12を吐出す れば両側の非規和性援105によって流動体12があらな い、このたり形の整った場準度102が形成をれる。 の他下地層として有効な材料には低誘電性材料、SiO 、Al。の、TiO。などの密差性および総解性を

有するものが挙げられる。たむ上記親和性級や非裁和性 線を設ける工機は絶談機をの他の既に適用してもよい。 [0032]上記の諸工機により電気回路をしてコンデ ンサ121をパターン形成面100に形成することがで さる。実際に測定した結果エンデンサ121の容量が再 足している場合には、導電膜102を長くして対向の の面積を広げたり絶縁膜101上や導電膜102の延長 部分に誘電性材料を社出したりすれば容量の微調整が可 地である。最初に形成するコンデンサを所望の容量より すや少な自に設定しておけば、後に容量を増加させて最 適の容量に設定しておけば、後に容量を増加させて最 適の容量に設定することができる。

【0033】上並したように本実施形態1によれば、イ ンクジェット方式によりコンデンサの絶機像や薄電膜を 形成するので、家庭用プリン学の使用されるインクジェ ットプリンタ等に準じた安価で小型な装置で、任意の形 状のコンデンサを製造することができる。特にコンデン サの容量に微調整が必要な場合でも容易に容量が増加で きる。

【0034】 (実施形態2) 木発明の実施形態2は、上 記実施形態1とは異なる形態のコンデンサを含んだ電気 回路を製造するものである。本実施形態2では上記実施 形態1と同様の電気回路製造装版を使用する。

【0035】 (製造方法)次に、図14万至図16に基づいて本実施形態のコンデンサの形成方法を説明する。 各図において(a) は回路素子の中心線で切断した製造 工程断面図を示し、(b) は平面図を示す。

【0036】 薄電膜形成工程(図14): まずインク ジェット式起録ヘッド22を図14(a)に示すように 薄電膜を形成する領域に移動させ、当該ヘッド22から パターン形成材料として導電性材料を含む流動体12を 吐出させる。流動体12については上記実施形態1と同 様である。コンデンサの容量を大きくするためにはなる べく大きな原域に薄電膜102を形成する。図14

(b) の矢印のようにヘッド22を動かして流動体12 を吐出すれば、コンデンサの下電板となる海電膜102 を形成できる。 固化に関しては上記実施形態1と同様に 処理すればよい。

【0037】絶縁膜形成工程(図15): 次いでイン

タジェット式記録へッド21を図15 (a) に示すように下電極を覆って移動させ、当該ヘッド21からパターン形成材料として絶縁性材料を含む液動体11を吐出させる。流動体11については上記実施形態2と同様である。ヘッド21を図15 (b) のように動かして流動体11を下電散をある薄電度101の幅は溝いほどコンデンサの容量を高められるが電接間の短筒の発食もある。このため十分な整体符られる程度の厚さに絶線限101を形成する。また絶縁集101を誘電性材料で形皮すればコンデンサの容量を上げることができる。流動体11の間化については上記実施形態1と同様である。流動体11の間化については上記実施形態1と同様である。流動体11の間化については上記実施形態1と同様である。流動体11の間化については上記実施形態1と同様である。流動体11の間化でのでは上記実施形態1と同様である。流動体11の間化でのいては上記実施形態1と同様である。

【0038] 特電販形成工程(図16): 総続候10 1が匿化したら、インジェット式記録ペッド21を図 16(a)に示すように総練機上で移動させ、当該ペッド22から専電性材料を含む流動体12を吐出させて専 電販102をさらに積層する。図16(b)の欠印のようにペッド22を動かして流動体12を出出して固化さ せ、コンデンサの上電極となる導電膜102を形成す る。流動体12およびその固化処理については上記実施 形能1と同味である。

【0039】上記の工程により電気回路としてコンデン サ122をパターン形成面100に形成することができ る。なお土電像の面積を下電像の面積に対して小さめに 形成することは好ましい。後に容量を変更したい場合に 上電機の面積をインクジェット方式で増加させれば、容 島に容量を増加させることができるからである。

[0040]上途したように木実施形態2によれば、上 配実施形態1と同様の効果を奏する他、電極の面積を大 きく設定できるので大容量のコンデンサを製造できる。 特に上電極を小さめに形成しておけば、上電極の面積を 増加させるだけでコンデンサの容量の微調整が可能であ る。

【0041】 (実施形態3) 本発明の実施形態3は、コ イルを含んだ電気回路を製造するものである。本実施形 態3では上記実施形態1と同様の電気回路製造装置を使 用する。

【0042】 (製造方法) 図17乃至図19に基づいて 本実施形態のコイルの形成方法を説明する。各図におい て(a) は国路素子の中心線で切断した製造工程断面図 を示し、(b) は平面図を示す。

導電機形成工程(図17): まずインクジェット式配 縁へッド22を関17(a)(h)に示すように移動さ せながら専電性材料を含む硫酸体12を吐出させ、ロイ ルの引き出し続に相当する増電数102を形成する。流 動体12およびその固化処理については上記英施形能1 日同様である、なおパター小形成面100上に子め磁性 材料を確布したり揚状の増電膜102の間に磁性材料を 塗布したりすれば、コイルのイングクタンスを増加させ ることができる。 【0043】 純緑製形成工程 (図18): 次いでイン クジェット式記録へッド21を図18(a)に示すよう に移動させ結構性材料を含む液動体11を出出させ、図 18(b)のように考電膜102の先端を残して絶縁験 101を形成する。この図のように大き、絶縁膜を設け 7回27で形成する場確度と図19で形成する準確度と の交差部分にのみ絶縁膜を設けるものでもよい。流動体 11およびその図化処理については上記実施形態1と同 様である。

【0044】 漁炊簿電機形成工程(図19) : 次いで インクジェント式記録ヘッド21から導電性材料を含む 流動体12を出土させなが6219(a)に示すように 螺旋状に移動させ、渦状の導電機102を形成する。こ の渦状の導電機102は図19(b)に示すように中心 が図17で形成した導電機102に接触している。渦巻 き状のどの部分も先に形成した導電機に数単したいコイルのイン ダクタンン値に応じて定める。流動体12およびその固 仲処理については上記実施形態1と同様である。

【0045】上読の工程により電気回路としてコイル1 23をパターン形成面100に形成することができる。 なお後にコイル123のインダクタンスを増加させたい 場合には渦状の端部からさらに濃状の鴻電機102を伸 ばせばよい。またインダクタンスを現象させた場合には 既に形成した渦状の導電機102の途中から引き出し線 を付加すればよい。

【0046】上述したように本実施形態3によれば、インクジェット方式により容易に電気回路としてコイルを 製造することができる。また後にインダクタンスを増加 したり減少させたり等の後調整も容易にできる。

【0047】(実施形態4) 本発明の実施形態4は、抵 抗器を含んだ電気回路を製造するものである。本実施形態4 に 能4 では上記実施形態1と同様の電気回路製造薬屋を使 押する。ただレバターン形成材料として半導強性の抵抗 材料を含んだ流動体13を吐出するためのタンク33と インクジェット式記録へッド23をさらに備える。抵抗 材料としては、導電性粉末と絶様性数末との混合、Ni 材料としては、導電性粉末と絶様性数末との混合、Ni

【0048】(製造方法)図20乃至図22に基づいて

本実施形態の抵抗器の形成方法を説明する。各図において(a) は回路素子の中心線で切断した製造工程断面図を示し、(b) は平面図を示す。

抵抗膜形成工程 (図20) : まずインクジェット式配 繋へッド23を図20(a) (b) に示すように移動さ せる。そして当該ヘッド23から抵抗材料を含む流動体 13を批出させ、電気的抵抗を与えるための抵抗額10 3を形成する。固化処理については上記実施形態1と同 様である。なお抵抗膜103の個、高さおよび美さについては形成したい抵抗器の抵抗値に応じて決める。抵抗 器の抵抗値は長さに比例、財前側に応じて決める。抵抗 器の抵抗値は長さに比例、財前側になる抵抗値よりも大 さなまるが抵験1031年間をとなる抵抗値よりも大 さな転抗機1031年間をとなる抵抗値よりも大 さな抵抗値となるように高さや幅を設定しておくことは 好ましい。後に抵抗膜103の高さや幅を増加させて抵 抗値を強進に低下げることができるからである。

【0049】 導電機形成工程(図21および図22): 半導電験103が関化したら、インクジェット式記録 ヘッド22を図21および図22に示すように移動させ、導電性材料を含む流動体12を吐して、半導電膜 103の両端に導電膜102を形成する。流動体12およびその固化処理については上記実施形態1と同様であ

[0050]上記の工際により電気回路として抵抗器 1 24をパターン形成面100に形成することができる。 なお後に抵抗器 124の批功値を機調整したい場合には 半導電膜 103にさらに流動体 13を吐出して半導電膜 103の遅みを厚くしたり幅を大きくしたりすれば、抵 抗値を適正能にまで下げることができる。

【0051】上述したように本実施形態4によれば、イ ンクジェット方式により容易に電気回路として抵抗器を 製造することができる。また後に抵抗値を微調整するこ とも容易にできる。

【0052】 (実施形態5) 本契明の実施形態5は、回 路案子として従来のディスクリート部品を用い、その間 の配線に本発明を適用するものである。本実施形態5で は上記実施形態1と同様の電気回路製造装置を使用す る。ただし基板1のパターン形成面に部品を配置するた めの装置あるいは人手による工程を要する。図23およ U図24に基がいて本実施形態の電気回路製造方法を説 明する。各図はパターン形成面で平面図である。

部品配置工程 (図23): インサートマシンまたは人 手により、基板1のパターン形成面100上で適当な位 題に個別解点を配置する。その配置は製造したい電気回 路に応じて定める。図23ではチップ部品として抵抗器 110、コンデンサ111まよびトランジスタ112が 配置されている。各部品はボンドなどで接着しておくこ とが望ましい。なおこの接着もインクジェットが式によ って行うことは好ましい。例えば図25(a)(b)(c) ボすように、部品を接着したい領域に接着材料を含む 動体17をインクジェット求記録ペッド27から吐出し 接着膜107を形成する。この接着膜107は結晶を仮 留めできさえすればよいので、部品によって覆われる面 揺より小さい傾域に形成されるものでもよい。そして図 26に示すように、接着膜107上にインサートマシン 7等によって部品(抵抗器110)を貼り付ければよ い、なお、接着材料としてはエボキン情報やエネルギー によって硬化する樹脂等を適用する。例えば熱硬化性樹 脂や熱可塑性樹脂を用いれば加える熱の温度設定によっ で配品を検索できる。

【0053】配線工程(図24): 部品が接着された ら、パターン形成材料として常電性材料を含さ流動体1 2を用いて部品間を結線する危線パターンを形成してい く。博電性材料やその図化処理については上記実施形態 1と同様である。配線パターンを交差させる場合、下に なる薄電膜102を形成後、配線の交差部分に絶縁膜1 01を設けその上にさらに消電膜102を形成力に い。なお、減電膜102で構成される配線パターンとを 部品の端子とを半田付けしてもよい。半田付けをインク ジェット方式で行ってもよい。半田を溶解温度以上に加 場してインクジェット式記録ペッドから吐出させれば客 場に半田付けができる。

【0054】なお上記実施形態では回路素予を個別部品 で配線をインクジェット方式で行ったが、回路票予の一 部または全部と記名実施形態のようにインクジェット 方式で製造してもよい、すなわち大容量のコンデンサや 高インダクタンスのコイル、復議な構成の能動素子に個 別部品を採用し、バターン形成高に容成できる。 経験子にインクジェット方式を適用するのできる。

【0055】上途したように本実施形態5によれば、側別部品を利用した場合にもインクジェット方式により容 島に配線ができる。幹にインクジェット方式で形成し軽 い回路業子があっても電気回路を製造可能である。また テめー定の配置で個別部品を配置した定型基板を製造し ておけば、インクジェット方式を用いて任意の電気回路 を組むたとができる。

 アソ系、アソレーキ系、フタロシアニン系等が使用できる。顔料は着色粒子から特成されているため、染料のように単分子が電気伝導を阻害することがない。このため顔料を用いることがより好ましい。各配線パターンは、例えば電源配線、接地配線およびその他配線で色分けしたり、アナログ回路の配線で直流道距線108、接地配線1094に近洋道距線108、接地配線1094に近洋道路線108、接地配線に1094に近半が支着する場合には、図27(b)に示すように配線の交差部分に絶縁数101を形成さればしたい。

【0057】なお配線パターン自体を色分けせず配線パ ターンを覆う着色膜で色分けしてもよい。例えば図28 では配線パターンである導電膜102を着色膜130が 覆って形成されている。着色膜130の形成は、顔料や 染料を含ませた樹脂等をインクジェット方式により吐出 させればよい。樹脂等で着色膜130を形成すれば、絶 緑性を備えているので、配線パターンが交差した場合で も絶縁性が確保できる。また導電膜102に顔料や染料 が含まれないので電気伝導を阻害するおそれもなくな る。さらに導電性材料自体にも固有の色があることを利 用して染料を利用せずに導電性材料を配線パターンに応 じて使い分けることによって色分けしてもよい。例えば 銅であれば赤色を、銀や白金であれば白色を、金であれ ば黄色がかっている。したがって顔料や染料を変更する 代わりに、異なる導電性材料を含んだ流動体を吐出して 導電膜を形成すれば、ある程度の色分けが可能である。 【0058】また、配線パターンは必ずしもインクジェ ット方式で製造する必要はなく、他の方法、例えばフォ トリソグラフィー法等で製造したものでもよい。配線バ ターンが角分けされている限り、同様の効果を奏するか らである。

【0059】上述したように本実施形態6によれば、配 線パターンを互いに色分けして製造したので、当該電気 回路によれば破時等中回路の改良時に配線の経路や部品 を見分け易く、作業の容易化に繋がる。また生産ライン で色分けを採用した場合にも保守・点検を容易にするこ とができる。

【0060】 (その他の変形例) 本発明は上記実施形態によらず憧々に変形して適用することが可能である。例えば上記実施形態ではコンデンサ、コイル、抵抗器の製業方法を示したが、ダイオードやトランジスタ等の能動素子の製造に本発明を適用してもよい。流動体としてはシリコンギゲルマニウム等や半導体材料に種々の元素をドーピングしたものを用いればよい。ドーピングを後に行ってもよい。電子多数キャリアの足動膜とをキャリア密度を調整しながら種々の形状で多数開密することにより、エピタギシャル成長り製造していた半導体をイングジェット方式により製造することも可能である。通常の半導体プロセスで製製造することも可能である。通常の半導体プロセスで製製造することも可能である。通常の半導体プロセスで製製造することも可能である。通常の半導体プロセスで製製造することも可能である。通常の半導体でプロセスで製

造していた各種の半導体と同様の積層構造を形成すれ ば、公知のあらゆる半導体素子を製造可能である。

【0061】また、上記インクジェット方式による液動 体の吐出前に離れの表面改質処理を併せて行ってもよい、例えば、パターン形成面が親和性を輸送るように表 面改質する処理としては、流動体の極性分子の有無に応 じて、シランカップリング剤を塗布する方法、アルゴン 守で遊スパックをかける方法、コロナ放電処理、プラズ マ処理、紫外線照射処理、オツン処理、軽距処理等、公

い場合には、シランカップリング剤を塗布する方法、酸 化アルミニウムやシリカ等の多孔質膜を形成する方法、 アルゴン等で迎スパッタをかける方法、コロナ放電処 理、プラズマ処理、紫外線照射処理、オンン処理、脱脂 処理ので必要が、企知のである。パターン 彩彩の添々メンク種ショント方式で形成された際にエッチン

知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を含まな

【0062】さらにインクジェット方式で形成されるパ クーンは電気回路に限らず、機械的なまたは弯匠的な目 的でパターン形成面に形成されるものでもよい、安価な 設備で容易に微細パターンを形成できるというインクジェット方式の利点をそのまま享受させることができるか ってある。

グを施して凹凸を設け、親和性を調整してもよい。

[0063]

【発明の効果】本発明によれば、流動体を付着させることにより任意のパターンをパターン形成面に形成できるので、少量多種生産や軟件に適した電気回路、その製造方法および製造装置を提供することができる。すなわち大がかりな工場設備を利用することなく安価に一定の品質の電気回路を提供できる。またインラジェット方式によればパターンの追加が容易なので、回路素子における回路を数の変更や配線の追加が容易に行える。

【0064】本発明によれば、バターンに応じて色を変 えバターンの強別を容易にしたので、試作に適した電気 回路、およびその製造方法を提供することができる。し たがって試作においても短時間に回路の解析が可能とな り回路評価の効率化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1における電気回路製造装置 の構成図である。

【図2】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の絶 緑糠形成工程である。

【図3】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の導 電験形成工程である。

【図4】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の導 電膜形成工程である。

【図5】 微粒子を含んだ流動体を用いた場合の吐出工程である。

【図6】微粒子を含んだ流動体を用いた場合の加熱工程である。

【図7】接着剤を用いた場合の接着膜形成工程である。

【図8】接着剤を用いた場合の微粒子散布工程である。

【図9】接着剤を用いた場合の微粒子除去工程である。

【図10】親和性膜形成工程である。

【図11】親和性膜を用いる場合の導電膜形成工程である。

【図12】非親和性膜形成工程である。

【図13】非親和性膜を用いる場合の導電膜形成工程で ある。

【図14】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 連雷麟形成工程である。

【図15】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 絶縁膜形成工程である。

【図16】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 導電膨形成工程である。

【図17】実施形態3におけるコイルの形成方法の導電 膜形成工程である。

【図18】実施形態3におけるコイルの形成方法の絶縁 籐形成工程である。

【図19】実施形態3におけるコイルの形成方法の導電 膜形成工程である。

【図20】実施形態4における抵抗器の形成方法の抵抗 膜形成工程である。

【図21】実施形態4における抵抗器の形成方法の導電 膝形成工程である。

【図22】実施形態4における抵抗器の形成方法の導電 膜形成工程である。

【図23】実施形態5における個別部品配置工程であ

【図24】実施形態5における導電膜形成工程である。 【図25】実施形態5における接着膜の形成工程であ

【図26】侍史形態5における個別部品の接着工程である

【図27】実施形態6における配線パターンの色分け例である

【図28】実施形態6における配線パターンの着色方法 の変形例である。

【図29】インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図で

【図30】インクジェット式記録ヘッドの主要部の斜視 図一部断面図である。

【符号の説明】

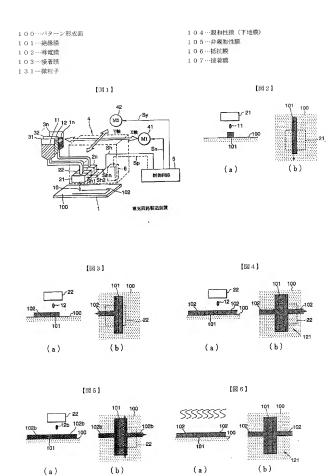
1…基板

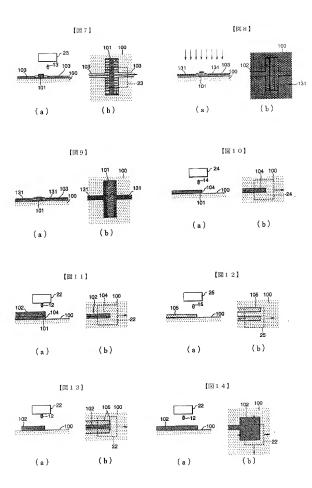
2、2x、21~2n…インクジェット式記録ヘッド
 3、3x、31~3n…処理装置

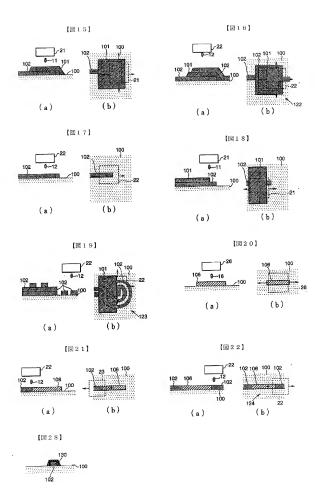
4…駆動機構

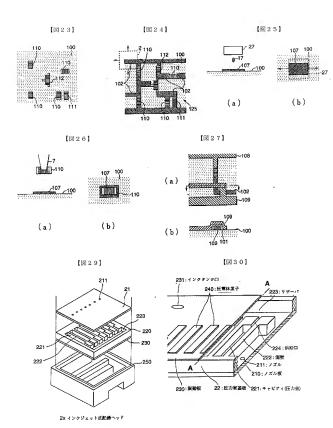
5…制御回路

6… 個化装置 1 x 、 1 1 ~ 1 n … 流動体 (バターン形成材料)









フロントページの続き

(72)発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内